偏光ラマン分光法による固体基板上の有機薄膜の分子配向解析

(¹東工大院・理工、²京大・化研) ○伊藤雄樹¹・長谷川健²

序論

偏光ラマン分光法は、配向試料の構造解析に広く用いられる分析法のひとつで、液晶や高 分子薄膜のように配向性がやや低くX線結晶構造解析を適用できない試料の分析に適してい る。孤立分子のラマンスペクトルの偏光依存性を表現するには、ラマンテンソルの各成分の 値を群論に基づいて考察するだけで充分だが、薄膜中で配向した分子の場合には、入射・散 乱光の界面での反射と光学異方性媒質中での光伝播を取り入れた電場計算が必要である。し かし、従来の偏光ラマン分光法による薄膜の分析では、電場計算に散乱光の反射の効果を反 映させている例は少なく、また、光学異方性を取り入れた解析にはほとんど前例がない。

本研究では、従来の薄膜の偏光ラマン分光法による分子配向解析法を拡張・厳密化するため、 基板上の薄膜を多層モデルで表現し、入射・散乱光の反射と薄膜の光学異方性を取り入れて電場 を計算し、薄膜の偏光ラマン散乱強度の表式を解析的に導出した。理論を実験的に検証するため、 多層モデルを無理なく適用できる光学的に平滑な表面と高度に整った配向を持つステアリン酸カド ミウム(CdSt)Langmuir-Blodgett(LB)膜を試料とし、偏光ラマン分光法による分子配向解析をおこな った。

実験

ラマン分光測定には、Princeton Instruments 製の液体窒素冷却型 CCD 検出器を備えた Photon Design 製 PDP320 分光器を用いた。光源には、波長 532 nm の固体レーザー(昭和オプトロニクス製) を用いた。入射光と散乱光は偏光子と 1/2 波長板を通し、1/2 波長板を回転させることで入射・散乱 光の偏光面を変化させた。測定は、PS(P 偏光入射かつ S 偏光検出)、SP、SS、そして PP の偏光条 件でおこなった。

計算

ラマン散乱過程での入射・散乱電場と分子配向・ラマンテンソルを関係づけるため、ラマン散乱 強度の定式化には Ushioda らが提案した計算方法[1]を用いた。この方法に界面での反射と 薄膜の光学異方性の影響を取り入れるため、入射電磁場を Yeh の伝達行列法[2]で計算した。計算 には、大気/薄膜/基板からなる 3 層モデルを用い、薄膜は基板に垂直な光学軸をもつ一軸性媒質と した。散乱光の電場計算には、ローレンツ相反定理[1]を用いて自然に異方性と反射の効果を取り込 めるようにした。

ラマン散乱強度の偏光依存性を解析するには、着目する振動モードの対称性が既知であることが 必要である。all-trans 配座のアルキル鎖の C-H 逆対称伸縮振動(v_aCH₂)の対称性が B_{1g} であること は既に知られており、本実験で用いた LB 膜中で CdSt のアルキル鎖が all-trans 配座を有することは 赤外スペクトルで確認した。そこで、配向解析ではv_aCH₂ のバンド強度に着目し、偏光依存性と配向 角の関係を表す理論式を得た。この式に薄膜近似を適用し、B_{1g}モードのラマンテンソルには未知量 が1つしか含まれないことを利用して理論式を単純化した結果、異なる偏光条件でのラマンバンドの 強度比を分子配向角、入射・散乱角、基板・膜の屈折率の関数として表現できた。この理論式により、 ラマンテンソルを他の実験や量子化学計算で予め決めることなく分子配向解析ができる。

結果と考察

図1にガラス基板上に作製した CdSt5 層および1層 LB 膜の偏光ラマンスペクトルを示す。5層 LB 膜の SP・PS スペクトルでは、C-H 対称伸縮振動(v_sCH₂)のバンドがほぼ観測されない。v_sCH₂の対称 性は A_g であるので、群論的考察のみで 5 層膜ではアルキル鎖はほぼ基板に垂直であると推定でき る。実際、赤外分光法による先行研究[3]で、アルキル鎖の傾きは膜法線から約 5°であると求められ ており、群論のみによる解析結果が裏付けられた。他方、1 層 LB 膜の SP・PS スペクトルではv_sCH₂ バンドが観測でき、1層膜でのアルキル鎖の傾き(配向角)は5 層膜にくらべて大きいことがわかる。

バンド強度を定量的に解析して配向角を決定するため、 $v_aCH_2(B_{1g})$ のバンド強度について導出した理論式を用い、SPとPS条件での散乱強度比 ($R_{sp/ps}$)を配向角の関数として表わし、実測値と比較した。1層および5層LB膜の $R_{sp/ps}$ の実測値は、それぞれ約1.0および1.15であり、理論値との比較から、アルキル鎖の傾きがそれぞれ膜法線から28°および0°と求まった。この結果は実験誤差の範囲で、先行研究の結果[3]と一致しており、本研究で構築した解析法の正当性を示す。

参考文献

[1] H. Sano and S. Ushioda, Phys. Rev. B, 53, 1958 (1996).

[2] P. Yeh, Surf. Sci., 96, 41 (1980).

[3] T. Hasegawa, Y. Nakano and Y. Ishii, Anal. Chem., 78, 1739 (2006).



図1 ガラス基板上に作成したステアリン酸カドミウム(a)5層および(b)1層LB膜の偏光ラマンスペクトル

プラズモン増強輻射圧によるナノ粒子の捕捉と分光追跡

(北大院理 1, JST さきがけ 2, 阪府大 3, 東工大生命理工 4) 〇坪井 泰之 1, 2, 利光 麻里子 1, 東海林 竜也 1, 喜多村 昇 1, 村越 敬 1, 高瀬 舞 1, 水本 義彦 3, 石原 一 3, 松村 有里子 4

【緒言】近年、金属中の自由電子の集団振動である"プラズモン"を様々な物質科学や光学 に応用した新しい学際領域「プラズモニクス」が大きく注目を集めており、化学・分子科学 の分野も例外ではない。実際、貴金属ナノ粒子が近接して形成されるナノギャップに共鳴光 を照射した際に発生する増強電場を用いた応用は、SERS だけでなく化学反応の効率増強に も盛んに用いられつつある [1,2]。このようなプラズモン励起に基く増強輻射圧を、マイクロ ~ナノ粒子の「光捕捉」に応用しようという研究が数年前よりにわかに注目を集めるように なった [3]。我々も昨年半導体ナノ粒子のプラズモン光捕捉を報告した [4]。従来までの研究 例では、捕捉対象は金属ナノ粒子やポリマービーズといった"剛体球"ばかりであった。本 研究では、"ソフトでウェットなポリマーミクロゲル"を対象にプラズモン光捕捉を試み、そ の特徴を顕微蛍光観察より明らかにしたので報告する。

【実験】捕捉対象は、図.1に示した蛍光ラベル標識したポリ (N-イソプロピルアクリルミド) 架橋ゲル微粒子(d~100 nm) であり、蛍光プローブ分子の含有率は 0.2% (モノマーユ ニット比)である[5]。このミクロゲルは水溶液中で室温から10 K 程度の温度上昇により、脱水和し、収縮するという性質を 有している (ゲルの体積相転移)。金ナノダイマー整列基板を プラズモン発生場にし、ミクロゲル水溶液に接触させた。共焦 点型分光顕微鏡 [3, 6] を用い、発光励起用の可視レーザー光



Fig.1 Structure of the sample

(375 nm)を試料溶液弱く連続照射し、同時にギャップモードプラズモンを励起する近赤外 レーザー光(808 nm)も同軸で集光照射し、量子ドットの発光スペクトルと強度変化を測定 した。プラズモン励起時の上昇温度は蛍光相関法により定量的に評価した。

【結果と考察】

水溶液中で金ナノ構造の局在プラズモンを共 鳴励起すると、集光点付近にミクロゲルの集合 が画像で観測された(図.2(a))。図中の中央で 白く見える領域がプラズモン励起領域であり、 集合体のサイズはこの励起スポットサイズに一 致した。この励起領域で空間選択的に計測した 試料の蛍光の強度も、この集合に呼応して増大 した。これらより、プラズモン光捕捉が確認さ

(a)

(b)



Fig. 2Microscopic image of plasmon-based trapping. Scale: Bar = 10 mm. Excitation Intensity ; (a) 1.0 kW/cm², (b) 5.0 kW/cm².

れた。

一方 *I*=5 kW/cm² では、 図. 2(b) に示すように、集光位置のみならず集光位置の周囲に も補足が観測され、特徴的なリングパターンの形成が観測された。

このパターンの形成機構を考察する。詳細な検討の結果、本系で試料分子に作用する力は、以下の三つが考えられる。

- プラズモン増強輻射力: 図中央のプラズモン励起領域における集合体形成は、プラズモン増強輻射力に基く光捕捉によると考えられる。
- ② Soret 効果による熱泳動: I=5 kW/cm² では、集光位置の温度上昇は~25 Kと見積もられた。すなわち、観測領域には、K/µm オーダーの大きな熱勾配が働く。試料高分子は正の Soret 係数を有しているので、高温側から低音側へと熱泳動すると考えられ、この力は斥力として働く。
- ③ 熱対流の効果: ②で述べた温度上昇により、観測領域内では熱対流が生じており、試料 分子の輸送に一役買っているであろう。この力は、引力としても斥力としても働く。

図.2(b) で観測された特徴的なリングパターンは、このような三種の力が競合した結果形成される、非平衡開放系特有の散逸構造かもしれない。エネルギーバランスの定量解析、分光スペクトル測定の結果も合わせ、この捕捉現象の機構と特徴に関して議論する。

【むすび】温度応答性ミクロゲル粒子を試料に用い、プラズモン光捕捉に付随する特徴的な ミクロパターンを見出した。プラズモン光捕捉の研究例はまだまだ限られており、このよう な興味深い新現象が見出される可能性は高いと考えている。関連研究として、本討論会にて 我々は、直鎖高分子の光捕捉(2P055)、サイズや励起光強度依存性(2P056)、プラズモン のフェムト秒励起の効果(1P062)などを報告する。併せてご議論賜れれば幸いです。

【謝辞】本研究の一部は文科省・科研費「特定領域研究」"光·分子強結合反応場の創成"(470)の助成の下に行なわれました。

【文献】

- [1] Y. Tsuboi, R. Shimizu. T, Shoji, N. Kitamura, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 12623.
- [2] Y. Tsuboi, R. Shimizu, T. Shoji, N. Kitamura, M. Takase, K. Murakoshi, J. Photochem. Photobiol. A. 2011, 221, 250.
- [3] A. Grigorenko et al., *Nature Photon.* **2008**, 2, 365.
- [4] Y. Tsuboi, T. Shoji, N. Kitamura, M. Takase, K. Murakoshi, Y. Mizumoto, H. Ishihara, J. Phys. Chem. Lett. 2010, 1, 2327.
- [5] Y. Matsumura, K. Iwai, *Polymer* **2005**, 46, 10027.
- [6] Y. Tsuboi, T. Shoji, N. Kitamura, J. Phys. Chem. C 2010, 114, 5589.

表面増強ラマン散乱による

少数分子の吸着サイトスイッチング観測

(北大院理)〇高瀬 舞,沢井 良尚,並河 英紀†,村越 敬

【序】

より高感度な分子検出技術の発展において、微小領域における単分子レベルでの分子 の振動情報取得は非常に重要な課題である。さらに、分子はその存在する環境により容 易に自身の状態を変化させる。これらの静・動両面からの評価は通常の光学測定におい て非常に困難である。分子振動分光法の1つであるラマン散乱測定ではその弱さ故に測 定対象が限られていたが、金属表面近傍において生じる表面増強ラマン散乱(SERS)効果 を用いることで単一分子レベルでの測定が可能となることが示され、当研究室において は規則配列した SERS 活性金属構造体構造の構築を行ってきた。これまでに Ag[1] 及び Au[2] の dimer 構造を規則配列した基板の作成し、両基板にて単分子レベルの SERS シ グナル取得に成功してきた。しかし、吸着環境の違いによる評価は構造体のサイズや形 状がことなることから、Au、Ag の両 dimer 構造を用いても直接的な比較については達成 出来ていない。本研究においては、これまでの知見をもとに SERS 活性な Au-Ag ヘテロ dimer 構造を構築した。この構造体を用いることにより環境の異なる異種金属表面にお ける分子そのものの吸着配向および分子の振動状態の直接観測を *in-situ* SERS スペクト ル測定から試みた。

【実験】

ガラス基板上に Au-Ag ヘテロ金属 dimer を angle resolvednanosphere lithography(AR-NSL)法を用いて作製し、吸収スペクトル並びに AFM 測定により構造体 の評価を行った。基板作成において、蒸着膜厚は 30 nm に固定し、マスクとするポリス チレンビーズのサイズ(d)、蒸着角度(θ)、蒸着させる金属の順序の 3 つのパラメータを 適宜変化させ、Ag-Au ヘテロ金属 dimer に SERS 活性能を付与した[3]。この基板を 2,2' -bipyridine(22bpy)・4,4' -bipyridine(44bpy)を含む水溶液に浸漬し *in-situ* にて励起 光強度 30-200 μ W、露光時間 1 s にて SERS スペクトル測定を行った。

【結果と考察】

図 1 には Au-Ag ヘテロ dimer 構造の AFM 像ならびに吸収スペクトル測定の結果を示 した。Au-Ag ヘテロ dimer は d=200 nm、 θ =0° - 24°、蒸着順序 Ag-Au の条件にて作 製した構造体においてラマンの励起光波長である 785 nm に極大吸収を有し規則配列し た異種金属 dimer 構造となり、Au、Ag dimer と同様に高い SERS 活性を示すことが 予測された。この基板を用いて測定した各種濃度の 22bpy 水溶液中の SERS スペクト ルを図 2 に示した。22bpy の ring breathing mode (環伸縮振動:全対称振動) は SERS 測定において Au dimer では 1012-1016 cm⁻¹ に、Ag dimer では 1008-1012 cm⁻¹ に観測される。Au-Ag dimer においては 22bpy 水溶液濃度 が高くなるに伴って低波数シフトして いることが明らかとなった(図 2(a-c))。 これは、濃度の増大に伴って分子の吸 着サイトの存在数が両金属に同程度な 状態から Ag に多く存在する状態に に 変化したことを示している。このよう な、吸着表面金属の種類による吸着状 態変化を直接観測出来ることが明らか になったことにより、この系を用いて in-situ にて分子の動的な挙動の評価を 試みた。22bpy においては、どちらか 一方の金属にのみ吸着し、両金属の間 を行き来する挙動がスペクトルのピー ク位置の変化として観測された。しか し、類似の形状の分子である 44bpy で はこのようなサイトスイッチングは観 測されなかった。しかし、44bpy では、 両金属由来のシグナルが同時に観測さ れ、同時に通常観測されない 1200 cm⁻ ¹付近にシグナルが観測された。これ



図 1 Au-Ag ヘテロ dimer の消光スペクトル(a; 入射 光が dimer 長軸に平行(実線)、垂直(点線))、AFM 像 (b)。



μM)、露光時間 1 s, 励起光強度 200 μW。

は、分子が両金属表面上に吸着しており、分子架橋構造を形成していることを示唆して いるものと考えられる。

以上より、測定条件に従って単分子レベルにて吸着サイトの制御ならびに吸脱着の動 的評価を in-situ SERS 測定にて可能であることが明らかとなった。

References

[1] Y. Sawai et al., J. Am. Chem. Soc., 129, 1658 (2007).

[2] M. Takase et al., MRSJ, 32, 409 (2007).

[3] M. Takase, et al., J. Photochem. Photobiol. A, 221, 169 (2011).

+H23.4月より山形大学大学院 理工学研究科 物質生命化学専攻

金属ナノギャップにおける

表面増強ラマン散乱光子の偏光異方性観測

(北大院理) 〇長澤 文嘉、高瀬 舞、並河 英紀†、村越 敬

【序論】

多くの重要な反応環境を提供する固液界面において、分子の情報を得ることは反応性の本 質理解や制御に必要不可欠である。中でも、分子の振動情報を高感度にて取得することによ り、その反応系における分子固有の状態や挙動をより詳細に検討することが可能となる。一 方、表面増強ラマン散乱(SERS)は、金属表面上に生じる局在表面プラズモン共鳴(LSPR)に起 因する強い電場によって、通常微弱なラマンシグナルを *in-situ* にて単分子レベルにて測定す ることを可能とすることが知られている。本研究では、LSPR によって金属表面上にて生じ る異方的な電場が SERS 過程に寄与することに着目し、SERS 散乱光の偏光異方性の検討か ら分子配向の情報抽出を試みた。SERS 高活性な単一のサイトにて、吸着量が制御された少 数分子由来の偏光 SERS スペクトルを取得することにより分子の吸着的挙動の評価が可能と なった。

【実験】

SERS 高活性基板として Angle Resolved Nano-sphere Lithography 法を用いて異方性の制御さ れた Ag ダイマー構造体を規則的にガラス基板上に構築した。この作成した基板を濃度の既定 されている 4,4'-bipyridine (44bpy)水溶液に浸漬し、励起光強度 50 µW,露光時間 1 s にて近赤 外顕微偏光ラマンスペクトル測定を行った。44bpy 水溶液濃度 1 µM にて SERS スペクトル測 定を行い、このラマン観測サイトを保持した状態にて水溶液濃度を 1 mM まで変化させた。 ラマン測定において、入射光の偏光方位に対して平行と垂直の偏光方位を有する散乱光を同 時に計測した。得られた SERS スペクトルにおける各振動バンドは、Gaussian 03 を用いた DFT 計算(B3-LYP/6-31G)、ならびに検出分子の単結晶を用いた偏光ラマン基準測定の結果と 対照することによって帰属した。

【結果と考察】

Fig. 1に Ag ダイマー構造体の AFM 像とこの Ag ダイマーに対する入射偏光 方位を 90°変えて測定した吸収スペク トルを示す。Ag ダイマーの長軸方位に 沿った偏光を有する入射光を用いると、 短軸の偏光を有する場合とは異なり LSPR の励起に起因する吸収の極大値 が 785 nm 近傍にて観測された。この長 軸方位に生じる LSPR によってラマン



Fig. 1. Ag ダイマー構造体の AFM 像(a), と基板 の吸収スペクトル(b):入射光が Ag ダイマーの 長軸方位に対して平行(実線), 短軸方位に対し て平行 (点線)。

シグナルが増大すると考えられる。観測される SERS シグナルの増強には、入射光による LSPR の励起とそれによるラマン励起過程の増大と、ラマン散乱光によって LSPR が励起さ れシグナルが増大する2段階の機構が提案され ている。ここから、入射、散乱の両過程におい て LSPR が励起されると、強い SERS シグナ ルが生じると考えられる。Fig.2(a,上段)に、 LSPR を誘起する Ag ダイマーの長軸方位と入 射、散乱光共に平行の場合の SERS スペクトル を示す。これより、予想通り強い SERS シグナ ルが得られることが分かった。また、散乱光が 短軸方位となる場合にはシグナルがほとんど 観測されないことが分かる(Fig. 2a,下段)。本 基板を用いて、SERS スペクトル測定を行った 際に、観測しているスペクトルに起因する構造 体は単一であることが報告されている[1]。これ より、単一 Ag ダイマー間隙に分子が存在し、 異方的な LSPR によって SERS が生じている



Fig. 2. 上から偏光 SERS スペクトル (入射散 乱偏光が平行)、44bpy 単結晶の偏光ラマン スペクトル、分子軌道計算によるラマンスペ クトル、偏光 SERS スペクトル (入射散乱偏 光が垂直)、(a),(b)は異なる観測サイト。

ことが確認された。本測定において、同じ水溶液濃度においても観測サイトによっては Fig. 2(b)に示すように偏光応答性が異なり、散乱光が短軸方位の偏光の場合にもシグナルが観測 される場合が存在した。これらの差異について検討するために、分子軌道計算によるラマン 散乱強度の偏光異方性並びに、単結晶偏光ラマン計測結果と比較した(Fig. 2 中段)。これよ り、金属表面上に生じる吸着配向の差によって SERS スペクトルの偏光異方性が変化してい ることが示唆された。

これら観測サイトを保持した状態で、金属表面上 における分子の吸着量を水溶液濃度によって制御し、 SERS 測定を行った。Fig. 3 は、入射、散乱光の偏光 方位が平行と垂直の場合の SERS 強度比を相対強度 として求め、各溶液濃度に対してプロットしたもの を示す。各溶液濃度のスペクトルから吸着配向が分 かり、それぞれの吸着配向に依存して相対強度が変 化することが明らかとなった。これより、44bpy 水溶 液濃度に依存したシグナル強度比の変化は、金属表 面上の分子の吸着配向に依存しているものと考えら





れる。さらに溶液濃度を変えることによって、単一ナノギャップ間隙内の分子の揺動の変化 が生じ、SERS 散乱光子の異方性に影響を及ぼすことが示唆された[2]。

【参考文献】

[1] Y. Sawai et al., J. Am. Chem. Soc., 129, 1658 (2007)

[2] F. Nagasawa et al., Chem. Comm., 47, 4514 (2011)

金属ナノ粒子の近接安定化と巨大 SERS 活性

(埼玉大 院理工) O二又 政之, 谷島 徹, Yu Yingying

【序】 構造制御や観察のためのナノテクノロジーの進展により,Surface Enhanced Raman Scattering (SERS)が再び注目されている。我々は,金属ナノ構造の局在プラズモンの利用とともに,吸着分子と金属表面の電子的相互作用にも注目し、単一分子感度ラマン分光の確立を目指して検討を続けている。本発表では,溶液中で孤立分散した金ナノ粒子(AuNP)及び銀ナノ粒子(AgNP)を,分析目的分子を用いて近接安定化する手法に関して,ナノ粒子1個への吸着分子数やナノギャップでの SERS 増強度に加えて,吸着分子の配向性や金属表面との相互作用について報告する。

【実験方法】AgNP, AuNP はともに、硝酸銀及び塩化金酸をクエン酸で還元する方法で調製した [1-3]。SEM 観察により、これらの粒子は直径が 35-40 nm (AgNP)及び 20 nm (AuNP)の球状粒子で あることを確かめた。AgNP, AuNP 分散水溶液に NaCl を添加した後(あるいは添加しないで)、カ チオン性ローダミン 6G⁺ (R6G⁺)やローダミン 123⁺ (R123⁺)、あるいはアルカリ溶液中(1 mM NaOH) でアミノ基を脱プロトン化し中性化した R6G⁰や R123⁰ 分子を 10⁵-10⁸ M になるように加えた。金 属ナノ粒子分散液への色素分子添加前後の extinction や SERS スペクトルを測定した。遠心分離機 を併用し、色素分子の AuNP への吸着前後の extinction ピーク強度変化から、1 個の AuNP に吸着 した分子数を見積もった。さらに、色素の吸着配向を議論するために、中性化とともに色素のア ミノ基の重水素置換による SERS スペクトル変化を測定し、Gaussian 03w を用いて振動解析した。

【結果と考察】(1) 近接安定化とナノギャップの巨大電場増強を利用した SERS の高感度化 : 溶液中に分散した AuNP 及び AgNP を,目的分子との静電的相互作用および化学的相互作用を用 いて,ごく少数近接安定化することに成功した[1-3]。この「近接安定化」は,DLVO理論で予想 されるような高濃度の塩(≥50 mM)を添加した時に、金属ナノ粒子が沈殿し、しばしば相互に融合 しデンドライト状に成長する「凝析」とは本質的に異なる。「近接安定化」は、塩を加えない場合 にも目的分子と金属ナノ粒子との相互作用を利用して形成することができる (AuNP)。また, NaCl などの塩を加える場合もクエン酸や a-carbon などの表面残留物を置換するために、ごく少量(数 mM)加えるのみで、色素分子が金属ナノ粒子をつなぐ形で近接状態が形成される(AuNP 及び AgNP)。このとき、ナノメータサイズのギャップを介して近接する極少数の金属ナノ粒子は、溶 液中に浮遊している。ナノ粒子の近接は, extinction spectra 測定で理論計算の予測通り, 孤立粒子 のプラズモンピーク(AgNP で 400 nm, AuNP で 520 nm)に加えて, 600-800 nm の長波長領域に孤立 粒子のプラズモンがカップルしたことによる付加的なピークが出現することで確かめられた。凝 析では, 可視部全体広がった特徴のないバックグラウンド的な extinction が得られることと対照的 である。さらに,近接した金属ナノ粒子間ナノギャップ(ギャップサイズ1nm)の局所電場を FDTD (Finite Difference Time Domain)計算により求めたところ、実験に用いたラマン励起波長(AgNP 480 nm, AuNP 632.8 nm)で, 入射光電場強度の 1×10⁵ 倍(AgNP)及び 2×10⁴ 倍(AuNP)の増強が得られた。

これまでに、AgNP については表面残留物を置換するために添加する塩化物イオン(CI)の負電荷のために、カチオン性色素が選択的に吸着することを報告した[1,2]。これに対して、AuNP は表面残留物が少なく、かつCI との相互作用も小さいために、表面負電荷が AgNP よりもずっと少ない。 そのため、カチオン性 R6G⁺、R123⁺だけでなく、アルカリ溶液中でアミノ基からプロトン脱離させ 中性化した R6G⁰, R123⁰分子も, Au 表面に吸着し近接安定化することを見いだした[3,4]。

(2) ナノギャップに吸着した色素分子の SERS 増強度: まず, AuNP に吸着した色素の SERS 強度と、色素のみを含む溶液のラマン強度の比較から見かけの増強度を得た。この値を、①試料 溶液中の AuNP 濃度, ②近接状態形成効率, ③吸着分子数, ④AuNP 表面のうちナノギャップ(直 径約 5 nm)に存在する色素分子数, ⑤入射レーザ光の偏光方向と近接ナノ粒子間軸の角度の平均等 を考慮し補正した。その結果、ナノギャップに存在する R123⁺ (R123⁰)及び R6G⁺の SERS 増強度と して, それぞれ 4.6×10⁷ (1.8×10⁸) [3] 及び 1.0×10⁸ [4]の値を得た。これらの値は, 先に示した FDTD 法による電場増強から見積もった SERS 増強度 3.8×10⁸ とほぼ一致した。また、用いた色素はいず れも Langmuir 型吸着特性を示し、1 個の AuNP への飽和吸着分子数は、1000 個 (R123⁺)、700 個 (R6G⁺)であった [4]。これらの値は, flat 配向で単分子層吸着した時の値 970 個と対応している。 (3) 吸着状態: NaCl 置換した AgNP や AuNP 表面は負電荷を帯びており, カチオン性 R6G⁺や R123⁺分子とは静電的な相互作用で吸着する。このとき正電荷は、色素分子内の2つのアミノ基に 均等に分布している。静電的安定化を得るために、より多くのカチオン色素が AuNP 間軸に平行 に配向するものと考えられる。それに対して、中性化した R123⁰分子や R6G⁰分子は、静電的相互 作用を利用できない。これらの分子では、アミノ基の窒素の孤立電子対で AuNP 表面に配位結合 することで近接状態を形成する。このことは、中性分子を用いたときのみ 202 cm⁻¹に、Au-N 伸縮 振動バンドが観測されることで確かめられた。また、AuNP をカチオン性色素で近接させた時、 カップルしたLSPの extinction ピーク波長が数時間にわたり次第に長波長シフトするのに対して, 中性分子で近接させたときは、ピーク波長が時間に依らずほぼ一定であった。この違いは、静電 的相互作用の長距離性と配位結合のような化学的相互作用の近距離性の違いにより合理的に説明 される。さらに, R123⁺と R6G⁺分子のアミノ基の構造の違いが吸着性に影響を与えることを SERS 測定により見出した。2 つの-NH₂ 基を有する R123⁺は, NaCl 添加しない AuNP に静電的相互作用 とともに配位結合でも吸着するのに対して、2 つの-N(H)C₂H₅を有する R6G⁺は静電的相互作用の みで吸着する。アミノ基の配位結合形成が,R6G⁺では立体障害のために抑制されるためである。

1 個の中性色素分子が二つの AuNP に配位するためには、物理的にキサンテン環長軸が粒子間 軸に対し傾いた配向で、分子面の異なる側から吸着する必要がある。すなわち、カチオン性色素 と中性色素では近接 AuNP 粒子間軸─巨大な増強電場を与える方向─に対して異なる配向をして いると考えられる。この点を確かめるために、アミノ基を重水素置換した R6G⁺分子を用いて SERS スペクトル変化を測定したところ、1507→1498、1305→1281、655→660、359→353、308→301 cm⁻¹の ように有為のシフトを示した。これらは、カチオン性色素を中性化した時に、明確なシフトを示 すピーク(1507→1537、1305→1310、359→351 cm⁻¹)とよく対応した。これらのアミノ基のバンドの変 化に加えて、中性化 R6G⁰分子で 1597、1478、1442、1401、1222、378 cm⁻¹に新しいピークが観測され た[4]。これらは分子の配向性の変化により大きな増強度を得て観測可能になったものであろう。 観測された波数領域を合わせて考えて、キサンテン環に垂直に配向をしているフェニル基のバン ドと推測される。より詳しい Gaussian による振動解析の結果について、当日発表する予定である。

【参考文献】(1) M. Futamata, Y. Yu, T. Yanatori, T. Kokubun, J. Phys. Chem. C 114 (2010) 7502-7508.

(2) M. Futamata, Y. Yu, T. Yajima, J. Phys. Chem. C 115 (2011) 5271-5279.

(3) T. Yajima, Y. Yu, M. Futamata, Phys. Chem. Chem. Phys. 13 (2011) 12454-12462.

(4) M. Futamata, T. Yajima, Y. Yu, in preparation.

レーザートラッピングを用いた局在表面プラズモンによるラマン散乱と 発光への影響

(関学大院理工*、産総研四国**) ○柏原将人*、北濱康孝*、伊藤民武**、尾崎幸洋*

【序論】 近年、表面増強ラマン散乱(SERS)の研究が盛んである。銀ナノ粒子凝集体に光を照射 することで生じる局在表面プラズモン共鳴(LSPR)によって銀ナノ粒子表面上では電磁場が誘 起される。さらに銀ナノ粒子の凝集接点(ホットサイト)ではより高強度電磁場が誘起され、そ こに吸着した分子のラマン散乱光は通常に比べて最大10¹¹~10¹⁴倍に増幅される。しかし、SERS には 2 つの大きな課題がある。(i)分子の熱運動および銀表面とアニオン性の分子によるクー ロン斥力の反発からスペクトルの揺らぎを起こすSERS明滅現象⁽¹⁾による再現性の悪さと(ii) ラマン散乱を増強したい場所を選べない選択性の欠如である。そこで、ラマン散乱を増強させた い場所にレーザートラッピングを使うことにより強制的に分子に銀ナノ粒子凝集体を接触させる ことで、課題解決を目指している。しかし、現時点で、この手法でラマン散乱の増強が確認でき ていない。そこで、同原理で増強がおこる発光に注目し、レーザートラッピング用のレーザー強 度を変化させ、分子に銀ナノ粒子を接近させる距離が変化するごとに発光の増強と減少が見られ たので報告する。

[実験] 50 µM チアカルボシアニンと 20 mM 塩 化ナトリウム水溶液を 10:1 の体積比で混合し 2 日間暗室の常温で保存した。この作成した溶液と クエン酸還元法⁽²⁾にて作成した銀ナノコロイド分 散液を 1:1 の体積比で混合したもの(sample1)と 銀ナノコロイド分散液の変わりに同じ割合の蒸留 水を入れたもの(sample2)を用意した。このそれ ぞれの混合液をスライドグラス上に滴下し、同じ 大きさのスライドガラスで覆った。これに、レー ザートラップ用の近赤外レーザー(1064nm; 12



図 1.アニオン性チアカルボシアニンの H 会合体の暗視野像

MW/cm²、8 MW/cm²、6 MW/cm²)と励起用の波長 514 nm の Ar イオンレーザー、波長 568 nm の Kr イオンレーザー (100 W/cm²)を照射してそれぞれ測定を行った。また、LSPR 測定も行い 局在表面プラズモンピークトップの位置を確認した。

[結果・考察] 図2に、近赤外レーザー強度に対する波長700 nm 付近に現れた発光強度の変化 を示す。これより近赤外レーザーのレーザー光強度が増加するにつれて銀ナノ粒子を含むH 会合 体は、514 nm 励起の場合に発光強度が増加し、568 nm の場合には減少していくことが分かった。









図 3.514 nm に対する 568 nm の局在プラズモン共鳴の強度比 これにより、可視励起光による光圧トラップポテンシャルは 568

図 4.分子と銀ナノ粒子凝集 体との距離

nm の方が大きいと考えられ、H 会合体が銀ナノ粒子へより接近し、エネルギー移動による消光 効果が強くなり 568 nm 励起の場合は発光強度の減少が見られたのではないかと考えている。一 方 514 nm 励起の場合はエネルギー移動による消光効果よりも発光増強効果が大きかったため発 光強度の増加が見られたのではないかと考えている。また、金ナノ粒子と半導体量子ドットとの 距離に対する発光強度の関係⁽³⁾を参考にし、図 2 の結果から、514 nm 励起の場合は図 4 におけ る距離 X が 24~11.7 nm、568 nm 励起の場合は 11.7~6.6 nm 付近に位置しているのではない かと考えられる。

[参考文献]

Y. Kitahama. Y. Tanaka. T. Itoh. M. Ishikawa. Y. Ozaki. Bull. Chem. Soc. Jpn. 82 (2009)
1126

(2) P. C. Lee. D. Meisel. J. Phys. Chem. 86 (1982) 3391

(3) O. Kulakovich. N. Strekal. A. Yaroshevich. S. Maskevich. S. Gaponenko. I. Nabiev, U. Woggon. M. Artemyev. *Nano Lett.* 2 (2002) 1449

Pt 電極表面におけるギ酸酸化反応機構:時間分解表面増強赤外分光(SEIRAS)による解析

(北大・触セ*、東北大・NICHE**、Instituto de Quimica Fisica, CSIC***) 大澤雅俊*、小松圭一*、
Gabor Samjecké*、内田太郎*、池庄司民夫**、Angel Cuesta***, Clausio Gutierrez***

【序】金属ナノ微粒子あるいはナノサイズの粗さを持つ金属表面に吸着した分子は強い赤外吸収 を示す。この現象を利用した表面増強赤外分光法(SEIRAS)は、表面の微量化学種を高感度に検 出することができる。特に、ATR 配置の SEIRAS(図1)は、電極-電解液界面の反応をリアルタ イムに追跡する強力な手段となっている。本発表では、Pt 電極表面におけるギ酸の CO₂への酸化 反応機構について議論する。

ギ酸酸化反応は、メタノール等の小分子を燃料とする燃料電池における最も基本的な電極触媒 反応であり、活性な中間体を経る直接反応過程と、被毒種である CO を経る過程が存在すること が知られている。しかし、過去 30 年以上にわたる研究にもかかわらず、直接反応の中間体は特定 されていない。演者らは、SEIRAS を用いて、反応中の電極表面にギ酸イオンが吸着しているこ とを初めて明らかにし、中間体であると結論した¹⁾。一方、Chen ら²⁾は、吸着ギ酸イオンは site-blocking spectator であり、中間体を経ないで直接 CO₂に酸化されると主張した。ここでは、吸 着ギ酸イオンの役割にポイントを絞って議論する。

【実験方法】測定に用いた電解セルの模式図を図1に示 す。Siプリズムの全反射面に無電解メッキしたPt薄膜 を作用電極、可逆水素電極(RHE)を参照電極とした。 支持電解液(0.1 M H₂SO₄)中で酸化・還元処理により 電極表面を清浄化した。清浄化後、0.05Vで参照スペク トルを測定し、電解液にギ酸を所定の濃度になるように 添加した。



図1 ATR 配置 SEIRAS

【結果と考察】電位を 0.1→1.4→0.1 V (50 mV s⁻¹) と変化させたときの Pt 表面の IR スペクトル を図 2a に示す。linear CO (CO_L, 2055-2075 cm⁻¹) と bridge CO (1800-1850 cm⁻¹) が酸化除去され ると同時に、1323 cm-1 にギ酸イオンのv_s(O-C-O)バンドが出現する。v_{as}(O-C-O)が観測されないこ とから、C_{2v}軸を表面に対して垂直に吸着していることがわかる。CO_L とv_s(O-C-O)のバンド強度の 電位依存性 (図 2c) を、同時に測定した電位-電流曲線 (図 2b) と比較すると、ギ酸イオンの吸 着量が増大するにつれて酸化電流が増加することがわかる。また、H¹²COOH と H¹³COOH を用い た測定で、吸着ギ酸種は常に入れ替わっていることが示された。こうした結果から、われわれは 以下のような反応スキームを提案した¹⁾。

HCOOH + 2*
$$\underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\longleftarrow}}$$
 HCOO_{ads} + H⁺ + e⁻ $\underset{rds}{\overset{k_2}{\longrightarrow}}$ CO₂ + 2H⁺ + 2e⁻ + 2* (1)

ここで、吸着ギ酸イオンの CO2 への分解が反応律速である。



図 2 (a) ギ酸酸化過程における Pt 電極表面の SEIRA スペクトル。(b) 同時に測定した電流-電位 曲線。(c) linear CO (o) とギ酸イオン (●) のバンド強度の電位依存性。

問題となったのは、図 2 からわかるように、酸化電流 *i* がギ酸イオンのバンド強度(被覆率 θ_f) の間に比例しないことである。われわれは、UHV 中の金属表面におけるギ酸ならびに酢酸の分解 反応 (vacancy-driven autocatalytic reaction)を参考に、非線形速度式 *i* $\propto \theta_f \cdot \theta_v$ を用いて測定結果 を説明した。ここで、 θ_v は空きサイトの被覆率である。一方、Chen ら²⁾は、線形速度式(*i* $\propto \theta_f$) を仮定し、吸着ギ酸イオンの寄与は無視できると結論し、IR では検出できない反応過程が存在す ると提案した。

Chen らの反応機構が測定結果に矛盾することはすでに指摘した³⁾。ここでは、われわれが提案 した反応スキーム(1)を支持する測定結果の一つを図3に示す。ここでは、10 mM のギ酸(HCOOH と DCOOH)を用い、0.9 V で吸着 CO を酸化除去し、ギ酸イオンを吸着させておき、電位を0.6 V にステップした時の電流と、ギ酸イオンのバンド強度の時間変化を示した。HCOOH の場合、電 位ステップ直後に大きな酸化電流が流れ、ギ酸イオンは瞬時に消失する。一方、DCOOH の場合 は、電流値が小さく、減衰も遅い(定常状態では拡散律速になるので、電流値はほぼ同じ)。この 結果は、HCOO_{ads}の方が DCOO_{ads} より反応性が高いこと、すなわち、C-H (C-D) 結合の切断が律 速であることを表しており、われわれが提案した反応機構(1) と一致する。



図3 0.05→0.9→0.6 V の電位ステップに対する電流と吸着ギ酸イオンのバンド強度の時間依存性。 左は HCOOH、右は DCOOH の結果で、濃度はともに 10 mM。

【参考文献】1) G. Samjeské et al, J. Phys. Chem. C, 2009, 113, 10222, and references therein. 2) X.-Y. Chen et al., Langmuir 2006, 22, 10399. 3) M. Osawa et al. Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50, 1159.

表面増強振動分光基板による電極/溶液界面の振動計測 (技術研究組合 FC-Cubic*,北大触セ**) 〇八木 一三*.**、猪熊 喜芳*、野村 芳*、太田 鳴海*

【緒言】

固体高分子形燃料電池(PEFC)の電極触媒についての研究開発では、カソード触媒に重点が 置かれている。その理由としては、PEFC におけるエネルギーロスの大部分を占めるものが、酸素還 元反応(ORR)の活性化過電圧に依るためであり、耐久性の面からも酸化雰囲気に晒されるカソード 触媒の劣化が著しいことなどが挙げられる。ORR については現状でも反応中間体に関する観測例 が少なく、反応機構に関する知見も限られている。これまで、我々は表面増強ラマン散乱(SERS)分 光法や表面増強赤外吸収分光(SEIRAS)法に利用可能な表面増強振動分光用基板を形成し、 ORR 反応中間体の検出を試みてきた。実際、半円筒 Si プリズム上の Au/Ti スパッタ膜を電気化学 アニーリングにより SEIRA 活性化した Au(111)配向性膜を用いて、酸素分子への1 電子還元による OOH 種の生成とその周辺の分子配置(微視的描像)を得ることに成功している。しかしながら、Si プ リズムを用いた SEIRAS 法では 1000 cm⁻¹よりも低波数領域にアクセスすることが難しく、電極触媒と して優れた性能を有する Pt 表面において形成されることが予想される OH 種や原子状酸素の振動 を捉えることはできない。そこで、より低波数領域の振動バンド検出に有利な SERS を用いるため、2 次元プラズモニック結晶基板[1-3]を用いた *in situ* 電気化学 SERS 計測を平行して進めている。

一方、Ptを用いた SERS 計測は元々SERS 活性化した Au や Ag 等の sp 金属上に超薄膜とし て形成した、いわゆる pseudomorphic film での観測例が多く、Ptとは異なる電子状態を有する表 面での結果と考えるべきである。Pt そのものからの信号を得るため、我々は Pd などの d 金属におい て単分子層からの SERS が観測されている球状セグメントボイド (SSV)型のプラズモニック結晶を Pt メッキにより調製し、表面に構築した自己組織化単分子層からの SERS を得ることができている。

本発表では Pt-SSV における SERS 計測と併せて、SEIRAS により電極表面のアニオン吸着と 電極反応に対する影響についての研究に進展があったので、報告する。

【実験方法】

SSV 基板の調製は、スライドガラス上に 3.5 nm の Ti 密着層を介して Au もしくは Pt をスパッタ 成膜した基板を用い、その表面に 25 nm ポリスチレン (PS)ビーズの単粒子膜を Rapid Convection Deposition もしくはディップコートにより形成し、さらにその隙間を Au もしくは Pt メッキで埋めてゆく 方法で行った。基板をメッキ浴の液面から少しずつ引き上げながらメッキを行うことで、金属膜の厚み に勾配を持たせ、開口部の直径とボイド内部の表面積を変化させることができる。メッキ後に基板ごと THF に浸漬することで、PS ビーズが溶解し、結果として SSV アレイが得られる。このようにして調製 した基板の SERS 活性は、p-アミノチオフェノール (pATP)や p-メトキシフェニルイソシアニド (pMPI)などの分子の自己組織化膜(SAM)を形成し、ラマン顕微鏡下、He-Ne レーザー光を照射 し、測定した。電気化学 SERS 測定は、基板を分光電気化学セルに固定し、電解質溶液をフローし ながら、同じ顕微鏡下、電位印加状態で測定した。 SEIRA 活性基板については、半円筒 Si プリズム底面に Au/Ti(25 nm/5 nm)スパッタ膜を形成 し、硫酸もしくは過塩素酸水溶液中で二重層領域に相当する電位範囲を 1h 掃引し、(111)配向でラ フネス係数が 2.3~2.5 程度の表面を得た[4]。必要に応じて、数原子層分の Pseudomorphic Pt 層を SLRR 法により形成した。このようにして調製した金属薄膜を分光電気化学セルに取付け、 ATR 配置で FT-IR 測定を行うことで、SEIRA スペクトルを得た。

【結果および考察】

Fig.1は、直径 600 nm の PS ビーズを鋳型として製作した Au-SSV 基 板の SEM 像である。Au メッキ時にメッキ浴から基板を引き上げながら成 膜することで、Au 膜厚に勾配が形成され、結果としてボイドの開口径が基 板内の位置に応じて変化していることがわかる。この基板に pATP の SAM を形成し、ラマン計測を行うと、分子由来の振動バンドを計測するこ とができ、その強度は Au 膜厚に依存することがわかった。また、Au-SSV では、励起光強度を上げても再現性良くラマンスペクトルが計測できたが、 Pt-SSV では強度の増大により振動バンドが減衰し、観測できなくなること から、SAM の脱離が起こりやすいことが示唆される。一方で、励起光エネ ルギーを落とし、長時間の露光を行うと、Pt-SSV においても pATP からの SERS 信号が取得でき、膜厚に依存した強度変化が観測された。 Au-SSV のリム部分にのみ Pt を析出した Pt/Au-SSV についてもAu ボ イド内の SPP 定在波を Pt リムに集束させることを目指し、検討した。

一方、SEIRAS を用いた電極触媒反応におけるアニオンの影響評価に ついては、これまで Au 電極に過塩素酸アニオンが吸着した状態でも、酸 素を導入すると、酸素分子が過塩素酸アニオンを押しのけて吸着する様



Fig. 1 SEM Images of Au-SSV templated by PS beads with a diameter of 600 nm.

子を観測できていた[5]が、これを硫酸アニオンに代えると、ほとんど酸素分子によるアニオン吸着層 への影響が観測されなかった。より燃料電池電極触媒の状態に近いパーフルオロアルキルスルホン 酸を用いた検討を進めているほか、ピンホールフリーな Pt 薄膜を SEIRAS 活性 Au 表面に形成し た電極でも検討を進めている。

本研究は、NEDO「固体高分子形燃料電池実用化推進技術/基盤技術開発/ MEA材料の構造・反応・物質 移動解析」ならびに科研費特定領域「光・分子強結合場」の支援を受けて実施した。

【参考文献】

- [1] T.A. Kelf et al., *Phys. Rev. B*, **74**, 245415 (2006)
- [2] P.N. Bartlett et al., J. Am. Chem. Soc., 129, 7399 (2007)
- [3] N. Ohta and I. Yagi, J. Phys. Chem. C, 112, 17603 (2008)
- [4] N. Ohta, K. Nomura and I. Yagi, *Langmuir*, **26**, 18097 (2010)
- [5] N. Ohta, K. Nomura and I. Yagi, submitted.

X線回折による電気二重層の構造解析

(千葉大院工*, 物材研**)

○中村将志*、中島陽*、星永宏*、坂田修身**

[序] 電極・電解液界面には電気二重層が形成され、電極反応が起こる重要な反応場となってい る。電気二重層は内部ヘルムホルツ面(IHP)と呼ばれる特異吸着層、水和したイオンが電極表 面に最近接した外部ヘルムホルツ面(OHP)および拡散層からなる。IHP の構造については、 走査型トンネル顕微鏡(STM)や赤外分光法(IR)などにより、これまでに多くの研究がなされて きた。一方、OHP の構造に関しては、STM や IR では測定が困難であり、詳細な構造につい ては不明であった。しかし、表面 X 線回折(SXD)を用いることにより OHP における水和イ オン種の構造決定が可能になった[1]。最近の研究では、OHP に存在する水和イオン種が電 極反応の活性に影響を及ぼすことが報告されている[2]。この水和イオン種は、表面または特 異吸着イオンと弱い非共有結合性の相互作用をしており、例えば Li+や Na+の場合には、この 相互作用が大きいため反応物の供給が妨げられる。特異吸着イオンの吸着電位も水和イオン 種に依存することが電気化学測定から報告された[3]。このように OHP と IHP におけるイオ ン種の相互作用は、電極反応の理解や高活性な触媒開発において重要となっている。そこで 本研究では、Ag(100)電極上の Br 吸着層に対する OHP カチオン種の影響を X 線反射率測定 により明らかにした。

[実験方法] X 線反射率測定は SPring-8 の BL13XU に設置されている多軸回折計で行った。 使用した X 線のエネルギーは 12.4 keV である。試料には Ag(100)電極を用い、電解液には Ar 飽和した 0.1 M CsBr および LiBr 水溶液を用いた。電極は化学エッチングにより清浄表 面に調製し電気化学セルに移した。測定では垂直表面方向の電子密度に依存する X 線反射率 の電極電位依存性を調べた。測定電位は、-0.6, -0.8, -0.9, -1.0 -1.2 V である。なお、電位は 全て Ag/AgCl 基準である。

[結果と考察] Ag(100)電極上における Br 吸着は、低被覆率において hollow site にランダムに吸着し、高被覆率では、 $c(2 \times 2)$ 構造を形成することが知られている。構造転移を含めた吸着過程は分子動力学計算などによりよく研究されている[3]。Fig. 1 に CsBr および LiBr 溶液中における Ag(100)電極のボルタモグラムを示す。Br 吸着に起因する 1.1 V のピークや $c(2 \times 2)$ への構造転移に起因する 0.8 V のピークが観測されているが、CsBr 中では LiBr に比べ低電位側にシフトしている。Cs⁺の存在が Br 吸着や構造転移を促進させることを示唆している。X線反射率測定から、吸着 Br および OHP に存在する Cs⁺の被覆率および表面からの距離を決定した(Fig. 2)。LiBr 中の Br 被覆率の電極電位依存性は既報の吸着等温線[3] (Fig. 2 の破線) とよく一致しているが、CsBr 中における-1.2 V から-1.0 V では、Br および Cs⁺

の被覆率が共に増加し、吸着等温線から大きく外れている。Br と Cs⁺の間に相互作用が働い ていることを示唆しており、Br の被覆率が低い場合には、Fig. 3(a)に示すように Cs⁺と Br が錯形成し、Br 吸着が促進される。CsBr 中のボルタモグラムにおいて 1.1 V のピークの増 加は、Br 吸着の促進によるものである。Li⁺の場合には、水和エネルギーの大きいため、吸 着 Br と相互作用するよりも水和された方が安定である。よって Br と錯形成せず促進効果が 小さいと考えられる。吸着 Br が c(2×2)を形成すると、c(2×2)-2Br の hollow site に水和さ れた Cs イオンが配位することも SXD から明らかとなった。このように OHP に存在するカ チオン種が IHP の吸着や構造転移に重要な役割を果たしている。



Fig. 1 Ag(100)電極のボルタモグラム



Fig. 2 Cs および Br の被覆率変化



Fig. 3 Ag(100)電極上の Br 吸着モデル (a)低被覆率, (b)高被覆率

[参考文献]

- [1] M. Nakamura et al. ChemPhysChem, 12, 1430 (2011).
- [2] D. Strmcnik et al. Nature Chem., 1, 466 (2009).
- [3] N. Garcia et al. ChemPhysChem, 5, 1221 (2004).
- [4] M. T. M. Koper, J. Electroanal. Chem., 450, 189 (1998).